# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-333458

(43) Date of publication of application: 30.11.2000

(51)Int.Cl.

HO2M 3/28 G03G 21/00

H02J 1/00

(21)Application number: 11-138356

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

19.05.1999

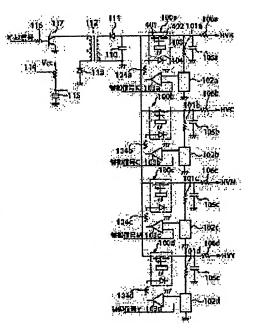
(72)Inventor: TAKEUCHI MAKOTO

# (54) HIGH-VOLTAGE POWER SUPPLY

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high-voltage power supply which simplifies a circuit and which can be made low-cost by a method, wherein high-breakdown strength optical elements are used and the highbreakdown strength optical elements are feedbackcontrolled, respectively independently from one highvoltage output.

SOLUTION: This high-voltage power supply of an image forming apparatus using an electrophotographic process uses high-breakdown strength optical elements 100a to 100d where high-breakdown strength transistors 401, high- breakdown strength transistors 402, light emitting diodes 404, photodiodes which photoelectrically convert the light of the light emitting diodes 404 and control circuits 403 which control the transistors 401, 402 are constituted integrally. Then, the high-breakdown strength optical elements 100a to 100d are feedbackcontrolled, respectively independently by control means 101a, 102a, 103a to 101d, 102d, 103d from one



transformer 112, so that a plurality of different voltages HVK, HVC, HVM, HVY are output.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-333458 (P2000-333458A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H 0 2 M 3/28		H 0 2 M 3/28	V 2H027
G 0 3 G 21/00	398	G 0 3 G 21/00	398 5G065
H 0 2 J 1/00	306	H 0 2 J 1/00	306D 5H730

		審査請求	未請求 請求項の数2 〇L (全8頁)
(21)出願番号	特顧平11-138356 ·	(71)出顧人	000001007 キヤノン株式会社
(22)出願日	平成11年5月19日(1999.5.19)	(72)発明者	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 竹内 誠 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人	

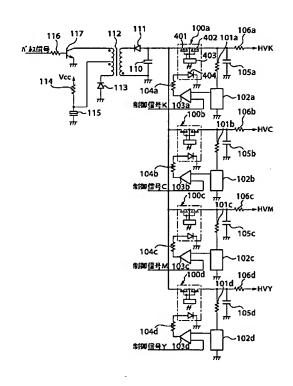
# 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 高圧電源装置

## (57)【要約】

【課題】 高耐圧光学素子を用いて1つの高圧出力から前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にフィードバック制御して回路の簡素化、低コスト化を図るようにした高圧電源装置を提供する。

【解決手段】 電子写真プロセスを用いた画像形成装置の高圧電源装置において、高耐圧トランジスタ401・402、発光ダイオード404、発光ダイオード404の光を光電変換するフォトダイオードとトランジスタ401・402を制御する制御回路403が一体構成された高耐圧光学素子100a~100dを用いて、一つのトランス112から高耐圧光学素子100a~100dを制御手段101a、102a、103a~101d、102d、103dによりそれぞれ独立にフィードバック制御して複数の異なる電圧HVK、HVC、HVM、HVYを出力する構成としたものである。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子写真プロセスを用いた画像形成装置 の高圧電源装置において、

高耐圧トランジスタと光学的に結合した発光ダイオードが一体に構成された高耐圧光学素子を用いて、一つの高圧トランスから前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にフィードバック制御して、複数の異なる電圧を出力することを特徴とする高圧電源装置。

【請求項2】 請求項1の高圧電源装置は、

前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にオン又はオフ制御 10 ーザ光13aを照射することで、静電潜像を形成する。 することを特徴とする高圧電源装置。 現像パイアスHVDev31aが印加されたスリープロ

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光体等の電子写 真プロセスを用いた画像形成装置の高圧電源装置に関す る。

## [0002]

【従来の技術】図6は従来例を示す画像形成装置の構成図である。この従来例では、本発明の特徴をより引き出すために4ドラム系のカラーレーザブリンタを例にとっ20て説明する。

【0003】図6の構成を順番に説明する。11a~1 1 d はスキャナユニットであり、ドラム面に潜像を形成 するための露光手段である。レーザ光13a~13d は、スキャナユニット11a~11d内のポリゴンミラ ーにより感光体ドラム18a~18dの軸方向に走査さ れる。14a~14dと17a~17dは、感光ドラム 18a~18d上へトナー潜像を形成するための現像器 と現像スリーブであり、12a~12dは、クリーニン グブレード 15 a~ 15 d により掻き落とされた廃トナ 30 ーを収納するクリーナ容器、16a~16dは、帯電口 ーラである。20は、記録媒体である紙やOHTを搬送 する搬送ベルト、19a~19dは、感光ドラム18a ~18 d 上に形成されたトナー像を前記記録媒体に転写 するための転写ローラである。23は、前記記録媒体に 転写されたトナー像を当該記録媒体に熱と圧力とにより 定着させるための定着器である。24 a~24 dは、記 録媒体の先端位置を検出し、感光ドラム18a~18d へのレーザ光13a~13dによる書き出し位置を決定 するためのレジセンサである。ととで、各符号の英文字 40 aは黒、bはシアン、cはマゼンタ、dはイエローの構 成/ユニットを示す。

【0004】カセット22から給紙された記録媒体には、先ず、レジセンサ24aのタイミングに従い形成された感光ドラム18a上の黒のトナー像が転写される。その後、レジセンサ24b、24c、24dのタイミングに従って順次感光ドラム18b、18c、18d上に形成されたシアン、マゼンタ、イエローのトナー像が前記記録媒体上に重ね合わされて、定着器23で記録媒体上にカラー画像が定着されて出力される。

【0005】次に、高圧電源の構成について、黒のステーションを例にとって説明する。その構成を図7に示す。図7は、図6に示す画像形成装置の黒のステーションの高圧電源の構成図である。

【0006】高圧電源(黒)は、帯電バイアスHVPri30a、現像バイアスHVDev31a、転写バイアスHVTr32aの3種類が存在する。帯電バイアスHVPri30aを帯電ローラ16aに印加することにより感光体18a上にバックグラウンド電位を形成し、レーザ光13aを照射することで、静電潜像を形成する。現像バイアスHVDev31aが印加されたスリーブローラ17aにより静電潜像にトナーを載せてトナー像を形成する。感光体18a上のトナー像は、転写ローラ19aに印加された転写バイアスHVTr32aにより記録紙に転写される。高圧電源は、図6に示す黒(a)、シアン(b)、マゼンタ(c)、イエロー(d)の各色に対して前記3出力(帯電バイアスHVPri30、現像バイアスHVDev31、転写バイアスHVTr32)を提供する。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】電子写真プロセスを用いた画像形成装置、特には4ドラム系のカラープリンタ及びカラー複写機においは、高圧電源回路が多出力であるため複雑で、高額な構成となっていた。具体的には、4ドラムの画像形成装置では、各色に対して、制御電圧、電圧印加のタイミングが異なる帯電、現像、転写バイアスをそれぞれ独立に制御しなければならないため、12出力もの電源回路が必要であった。そのため、回路規模が増大し、コスト高な構成になってしまっていた。【0008】本発明は、上述の点に鑑みてなされたもので、高耐圧光学素子を用いて、1つの高圧出力から前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にフィードバック制御して回路の簡素化、低コスト化を図るようにした高圧電源装置を提供することを目的とする。

### [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の請求項1に係わる高圧電源装置は、電子写真プロセスを用いた画像形成装置の高圧電源装置において、高耐圧トランジスタと光学的に結合した発光ダイオードが一体に構成された高耐圧光学素子を用いて、一つの高圧トランスから前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にフィードバック制御して、複数の異なる電圧を出力することを特徴とする。

【0010】請求項2に係わる高圧電源装置は、請求項1に係わる高圧電源装置において、前記高耐圧光学素子をそれぞれ独立にオン又はオフ制御することを特徴とする。

## [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 50 を参照して詳細に説明する。

る。

3

【0012】(第1の実施の形態)図1は、本発明に係る髙圧電源装置の第1の実施の形態を示す構成図である。

【0013】先ず、本発明のポイントである高耐圧光学素子としてのフォトMOSカブラの構成図である。図5(a)において、フォトMOSカブラは、MOSFET401・402、発光ダイオード404、発光ダイオード404の光を光電変換するフォトダイオードとMOSFTE401・402のゲートを制御する制御回路403から構成10されている。図5(a)の構成は、双方向の電流を流すことが可能で、MOSFET401・402をソースコモンで構成している。また、高圧電源に使用するためには、MOSFET401・402の素子耐圧は、当然のことながら高圧電源回路で使用する電圧を満足するものとされている。

【0014】次に、図1について説明する。

【0015】高圧電源トランス112は、図示のパルス信号で動作する駆動トランジスタ117によりスイッチングされ、2次側の高圧コンデンサ110と整流ダイオ 20 ード111で高圧DC(負電圧)が発生する。1次側のダイオード13は、電解コンデンサ115への回生ダイオードであり、抵抗114と電解コンデンサ115はフィルタを構成している。2次側の高圧コンデンサ110の両端に発生した高圧出力電圧は、制御信号に従いフォトMOSカプラ100a~100dにより電圧コントロールされる。これらのフォトMOSカプラ100a~100dは、図5(a)に示すタイプのものである。本実施例では、HVK(黒)・HVC(シアン)・HVM(マゼンタ)・HVY(イエロー)の4出力をパラレル 30に出力している。このような方式により、従来例で説明した帯電バイアスや現像バイアスを構成することが可能となる。

【0016】 C C では、H V K (黒) の出力を例にとって説明する。

【0017】図1に示すようにフォトMOSカプラ100aは、シリーズレギュレータとして構成される。つまり、トランス112の整流後の電圧をフォトMOSカプラ100aのMOSFET401・402で電圧降下分を制御する構成となる。フォトMOSカプラ100aの40出力を検出抵抗101aと102aとにより検出し、出力制御信号Kと比較器103aで比較し、フォトMOSカプラ100a内の発光ダイオード404を駆動する。比較器103aは、オペアンプ等で構成し、出力電圧が大きい場合(検出信号と制御信号Kを比較して出力電圧が大きい場合)フォトMOSカプラ100a内の制御回路403により発光ダイオード404の発光量を減らし、MOSFET401・402の動作点をOFF方向に動作させる。また、同様に出力電圧が小さい場合(検出信号と制御信号Kを比較して出力電圧が小さい場合)50

フォトMOSカプラ100a内の制御回路403により発光ダイオード404の発光量を増やし、MOSFET401・402の動作点をON方向に動作させる。各出力のOFF状態は、フォトMOSカプラ100a内の発光ダイオード404をOFFすればよいので、制御信号Kに最小値(ゼロ)を与えることで簡単に実現できる。その他の方法として、制御信号を追加して、比較器103aの出力を強制的にOFFすることも可能である。そして、検出抵抗101a、102a、出力制御信号Kと比較器103a等によりフォトMOSカプラ100aの出力電圧をフィードバック制御する制御手段が構成され

【0018】CCで、フォトMOSカプラ100aの特性は、発光ダイオード44がONでMOSFET401・402がONとなるものである。フォトMOSカプラには、逆の特性のものも存在するため、逆特性の素子(発光ダイオードONでMOSFET OFF)を使用する場合には、比較器103aの帰還特性を反対にする必要がある。また、本実施例では、出力段に出力電圧を安定化するためにコンデンサ105aを接続している。その他の出力HVC(シアン)、HVM(マゼンタ)、HVY(イエロー)に関しても同様な動作を行う。即ち、高圧電源としてのトランス112の出力に複数のフォトMOSカプラ100b~100dを並列に接続して、夫々フィードバック制御を行う。

【0019】とのような制御を行うことで、1つのトランス112から4つの出力HVK(黒)、HVC(シアン)、HVM(マゼンタ)、HVY(イエロー)を独立にフィードバック制御することが可能となる。そして、フォトMOSカプラ100a~100dによるシリーズレギュレータを複数構成し、トランス112の多出力を制御を行うことで、回路が簡素化し、高圧電源を小さく構成することができ、低コスト化が図られる。

【0020】本実施例では、フォトMOSカブラとして 図5 (a) に示すタイプ (双方向)を使用することで、 交流電圧が重畳された場合でも対応が可能になる。しか し、出力が直流のみの場合には、図5 (b) に示すように MOSFET402が1つの方向 (一方向) タイプの 使用も可能である。この図5 (b) に示すタイプのMO Sカブラを使用することで、より安価な構成とすること が期待できる。

【0021】(第2の実施の形態)図2は、本発明に係る高圧電源装置の第2の実施の形態を示す構成図である

【0022】との第2の実施例は、従来例で説明した帯電バイアスと現像バイアスを1つのトランスで出力する構成としたものである。尚、図2において図1と同一の構成要素については同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

50 【0023】図2において、帯電バイアスをHVPr

5

i、現像バイアスをHVDevとする。通常、電子写真 プロセスを用いると、帯電バイアスHVPriは、現像 パイアスHVDevよりも電圧が高いため、本実施例で は、帯電バイアスHVPriは、トランス112への供 給電圧で制御を行い、帯電バイアスHVPriからフォ トMOSカプラ200を用いた制御方式で現像バイアス HVDe vを制御する。尚、フォトMOSカプラ200 は、図5(a)に示すタイプのものが使用されている。 【0024】従って、この様な方式を取るための条件 VPriの出力電圧の絶対値が現像バイアスHVDev の出力電圧の絶対値よりも大きい)、且つ帯電バイアス HVPriがOFFの時は、現像バイアスHVDevも 必ずOFF状態である必要がある。この様な条件が満た せない場合には、第1の実施例のようにフォトMOSカ ブラによる制御回路を帯電バイアスに用いる必要があ

【0025】本実施例のうち、現像バイアスHVDev の出力制御は、第1の実施例で説明したと同様であるた め、帯電バイアスHVPriの制御に関して説明する。 【0026】比較器210は、トランス112の整流後 の電圧を検出抵抗213、214により検出し、制御信 号Priと比較してトランジスタ212のベース電位を コントロールする。トランス112の出力電圧は、トラ ンジスタ212より供給されるエミッタ電位に比例して 大きくなるため、トランス112の出力電圧が大きい場 合には比較器210は、トランジスタ212のベース電 位を低くして、トランス112の出力電圧を小さくする ように制御を行う。同様にトランス112の出力電圧が 小さい場合には比較器210は、トランジスタ212の 30 ベース電位を高くして、トランス112の出力電圧を大 きくするように制御を行う。

【0027】帯電出力のOFF状態は、制御信号Pri に最小値(ゼロ)を与える。このとき比較器210は、 トランジスタ212のベース電位をグランドレベルまで 下げて、出力電圧をOFFする。その他の方法として、 制御信号を追加して、比較器210の出力を強制的にO FFすることも可能である。前述したように帯電バイア・ スHVPriがOFF状態のときには、現像バイアスH VDevもOFFとなる。

【0028】(第3の実施の形態)図3は、本発明に係 る高圧電源装置の第3の実施の形態を示す構成図であ る。

【0029】この第3の実施例は、高圧トランス112 の出力電圧のバラツキを考慮した構成としている。髙圧 トランス112の出力電圧のバラツキが大きい場合、使 用するフォトMOSカプラは、十分なマージンを確保す るために素子耐圧が大きな素子を選択しなければならな い。そのような場合には、素子単価が高価になってしま い、コストアップの虞が生じる。

【0030】そこで、本実施例では、高圧トランス11 2の出力電圧のバラツキをフィードバック制御により小 さくし、フォトMOSカプラの耐圧アップを防いだ構成 としたものである。また、本実施例では、フォトMOS カプラ100a周辺の回路構成は、第1の実施例と同様 であるために説明を省略する。

【0031】以下にトランス112の出力電圧制御に関 して簡単に説明する。

【0032】比較器303は、トランス112の整流後 は、|HVPri|>|HVDev|(帯電バイアスH 10 の電圧を検出抵抗300、301により検出し、基準電 圧302と比較し、トランジスタ304のベース電位を コントロールする。トランス112の出力電圧は、トラ ンジスタ304より供給されるエミッタ電位に比例して 大きくなるため、トランス112の出力電圧が大きい場 合には比較器303は、トランジスタ304のベース電 位を低くして、トランス112の出力電圧を小さくする ように制御を行う。ととで、トランス112の出力電 圧、及び基準電圧302の設定は、高圧電源回路の各出 カHVK(黒)、HVC(シアン)、HVM(マゼン 20 タ)、HVY (イエロー) に要求される電圧より高く、 且つフォトMOSカプラ100aの耐圧(フォトMOS カプラ100a内のMOSFET401・402の素子 耐圧)よりも低く設定されている。

> 【0033】(第4の実施の形態)図4は、本発明に係 る高圧電源装置の第4の実施の形態を示す構成図であ

> 【0034】本実施例では、各出力電圧HVK(黒)、 HVC(シアン)、HVM(マゼンタ)、HVY(イエ ロー)が同じ電圧でよい場合にフォトMOSカプラ10 0a、100b、100c、100dをスイッチとして 構成したものである。

> 【0035】トランス112の出力を図示の制御信号と 比較器505とにより所望の電圧にコントロールし、フ \* LMOS DJ D 100a (100b 100c 10 0dを用いてON/OFF制御を行う。各フォトMOS カプラ100a、100b、100c、100dは、ト ランジスタ500a、500b、500c、500dを 制御信号K、C、M、YによりON・OFF制御するこ とで、出力制御(ON/OFF制御)を行う。

## 40 [0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 1つの高圧トランス出力から高耐圧光学素子をそれぞれ 独立にフィードバック制御することにより、複数の異な る電圧を出力することができ、高電圧回路を簡単に構成 することが可能となり、これに伴い基板サイズの小型化 が図られると共に、安価なコストで高圧電源装置を構成 することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る高圧電源装置の第1の実施の形態 50 を示す構成図である。

【図2】本発明に係る髙圧電源装置の第2の実施の形態 を示す構成図である。

【図3】本発明に係る高圧電源装置の第3の実施の形態 を示す構成図である。

【図4】本発明に係る高圧電源装置の第4の実施の形態 を示す構成図である。

【図5】 高耐圧光学素子としてのフォトMOSカプラの 構成図である。

【図6】従来例を示す画像形成装置の構成図である。

【図7】図6に示す画像形成装置の黒のステーションの\*10 117 スイッチングトランジスタ

\* 髙圧電源の構成図である。

【符号の説明】

100a~100d、200 フォトMOSカプラ(高 耐圧光学素子)

101a~101b、102a~102d 検出抵抗

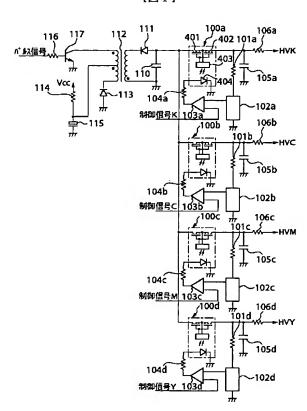
103a~103d、210、303、505 比較器

110 髙圧コンデンサ

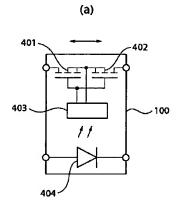
111 整流ダイオード

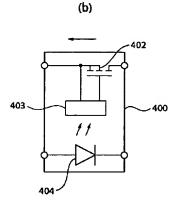
112 トランス(高圧出力)

【図1】

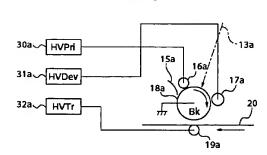


【図5】

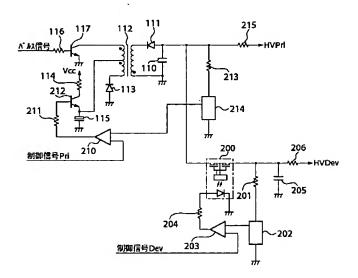




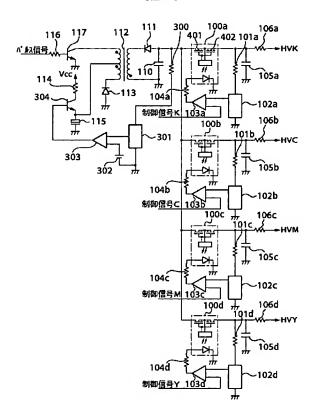
【図7】



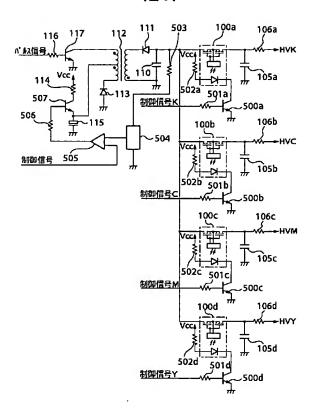
【図2】



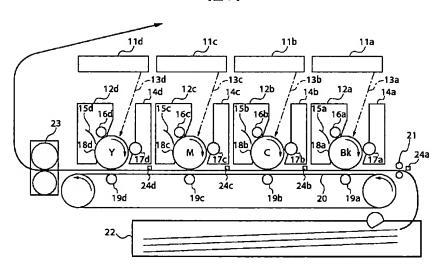
【図3】



【図4】



【図6】



# フロントページの続き

Fターム(参考) 2H027 DA01 DE02 ED03 ED08 ED24

ZA01 ZA09

5G065 AA08 DA07 EA01 FA02 GA04

HA01 JA01 LA01 MA10 NA04

NA06 NA09

5H730 AS04 BB43 CC28 DD02 EE02

EE07 EE43 EE59 EE65 FD01

FF19